

27.07.00

日本国特許庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

09/890818

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application:

2000年 4月11日

RECD 03 OCT 2000

出願番号
Application Number:

特願2000-109770

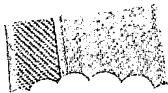
WIPO PCT

出願人
Applicant (s):

三菱製紙株式会社

JP 00105028

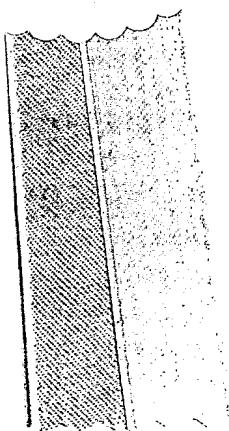
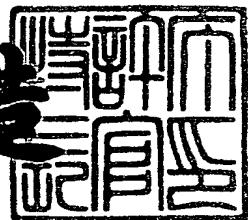
JJ

PRIORITY
DOCUMENTSUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2000年 9月18日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2000-3073555

【書類名】 特許願

【整理番号】 02P2687-01

【提出日】 平成12年 4月11日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B41M 5/26

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内3丁目4番2号三菱製紙株式会社
内

【氏名】 藤館 祥治

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内3丁目4番2号三菱製紙株式会社
内

【氏名】 塚田 英孝

【特許出願人】

【識別番号】 000005980

【氏名又は名称】 三菱製紙株式会社

【代表者】 恩田 怡彦

【電話番号】 03-3627-9360

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 005289

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

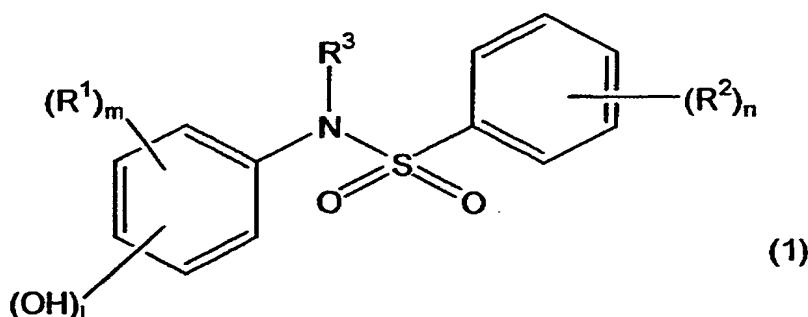
【書類名】 明細書

【発明の名称】 感熱記録材料

【特許請求の範囲】

【請求項1】 電子供与性の通常無色ないし淡色の染料前駆体と、加熱時反応して該染料前駆体を発色させる電子受容性化合物とを含有する感熱記録層を有する感熱記録材料において、該感熱記録層中に一般式1で示されるベンゼンスルホンアミド誘導体から選ばれる化合物2種以上を分子レベルで混合した混合物を含有することを特徴とする感熱記録材料。

【化1】



(式中、R1、R2及び、R3は水素原子、アルキル基、アルコキシル基、アルケニル基、アラルキル基、或いはアリール基を示し、n、mは1～4の整数を表し、1は1～2の整数を表す。)

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は感熱記録材料に関し、特に熱応答性及び、地肌／記録画像の保存性に優れた感熱記録材料に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

感熱記録材料は、一般に支持体上に電子供与性の通常無色ないし淡色の染料前駆体、ならびに電子受容性の顕色剤とを主成分とする感熱記録層を設けたものであり、熱ヘッド、熱ペン、レーザー光などで加熱することにより、染料前駆体と顕色剤とが瞬時反応し記録画像が得られるもので、特公昭43-4160号公報

、同45-14039号公報などに開示されている。このような感熱記録材料は、比較的簡単な装置で記録が得られ、保守が容易なこと、騒音の発生がないことなどの利点があり、計測記録計、ファクシミリ、プリンター、コンピューターの端末機、ラベル、乗車券の自動販売機など広範囲の分野に利用されている。

【0003】

特に近年は、ガス、水道、電気料金等の領収書、金融機関のATMの利用明細書、各種レシートなど、財務関係の記録用紙にも感熱記録材料が用いられるようになっている。

【0004】

この様に感熱記録材料の用途、需要が多種多様に拡大するなか、高い熱応答性及び、地肌／記録画像の保存性が要求されるようになってきている。

【0005】

しかしながら、感熱記録材料は、加熱により記録画像を得るものであり、高い熱応答性を実現した場合、高温、および／または高湿度の条件下に長時間曝された場合、記録画像が劣化したり、地肌かぶりが大きくなってしまう欠点がある。この記録画像の劣化と地肌かぶりにより、画像と地肌のコントラストが失われることになる。従って、高い熱応答性を有しながら、地肌／記録画像の保存性に優れた感熱記録材料の開発が望まれている。

【0006】

高い熱応答性を有しながら、地肌／記録画像の保存性に優れた感熱記録材料として、特公平5-13071号公報に電子受容性化合物としてベンゼンスルホンアミド誘導体を用いたものが記載されている。しかしながら、この感熱記録材料は、実用上十分な熱応答性及び、記録画像保存性が得られているとは言い難い。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、これら問題点を解決し、高い熱応答性を有し、かつ地肌／記録画像の保存性に優れた感熱記録材料を提供することを目的とした。

【0008】

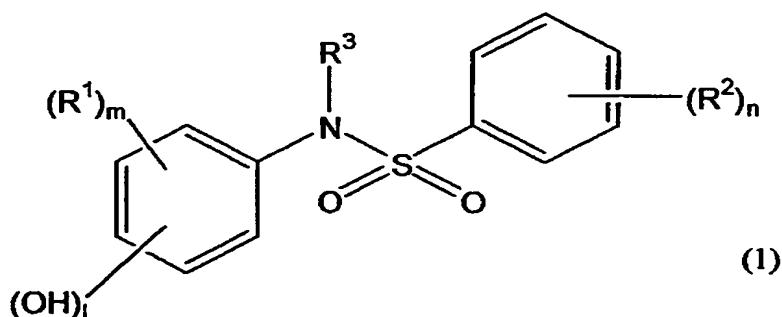
【課題を解決するための手段】

本発明者らは、銳意研究した結果、課題を解決することができる本発明の感熱記録材料を発明するに至った。

即ち、電子供与性の通常無色ないし淡色の染料前駆体と、加熱時反応して該染料前駆体を発色させる電子受容性化合物とを含有する感熱記録層を有する感熱記録材料において、該感熱記録層中に一般式1で示されるベンゼンスルホンアミド誘導体から選ばれる化合物を2種以上分子レベルで混合した混合物を含有することを特徴とする感熱記録材料である。

【0009】

【化2】



(式中、R 1、R 2及び、R 3は水素原子、アルキル基、アルコキシル基、アルケニル基、アラルキル基、或いはアリール基を示し、n、mは1～4の整数を表し、lは1～2の整数を表す。)

【0010】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の内容を更に具体的に説明する。本発明の感熱記録材料は、支持体上に熱により発色する感熱記録層を設けたものである。

【0011】

本発明でいう2種以上のベンゼンスルホンアミド誘導体を含有する分子レベル混合物とは、2種以上のベンゼンスルホンアミド誘導体の分散液を単に混合したり、あるいは分散時に2種以上のベンゼンスルホンアミド誘導体の粉体を混合分散するような、粒子レベルでの混合とは異なる方法によって得られるものであり、2種以上のベンゼンスルホンアミド誘導体が分子レベルで混合しているものを意味する。

【0012】

すなわち、本発明における2種以上のベンゼンスルホンアミド誘導体を含有する分子レベル混合物は、2種以上のベンゼンスルホンアミド誘導体を熱溶融して混合物を得る方法、溶剤に溶解させた後混合物を析出させる方法、2種以上のベンゼンスルホニルクロライド誘導体の混合物とアミノフェノール誘導体を反応させてベンゼンスルホンアミド誘導体の混合物を合成し、そのまま混合物を析出させる方法、または、ベンゼンスルホニルクロライド誘導体と2種以上のアミノフェノール誘導体の混合物を反応させてベンゼンスルホンアミド誘導体の混合物を合成し、そのまま混合物を析出させる方法などによって調製される。

【0013】

本発明に用いる支持体としては、紙が主として用いられるが、紙の他に各種織布、不織布、合成樹脂フィルム、合成樹脂ラミネート紙、合成紙、金属箔、蒸着シート、或いはこれらを貼り合わせ等で組み合わせた複合シートを目的に応じて任意に用いることができる。

【0014】

本発明の感熱記録材料の感熱記録層を構成する染料前駆体を発色させる電子受容性化合物としては、一般式1で示されるベンゼンスルホンアミド誘導体が用いられる。

【0015】

一般式(1)で表される構造式中、R1、R2及び、R3は水素原子、アルキル基、アルコキシル基、アルケニル基、アラルキル基、或いはアリール基を表し、好ましく水素原子、炭素数1～20のアルキル基、炭素数5～14のシクロアルキル基、炭素数1～20のアルコキシル基、炭素数1～20のアルケニル基、炭素数7～20のアラルキル基または、置換基を有していても良いフェニル基であり、より好ましくは水素原子、炭素数1～4のアルキル基である。

【0016】

R1、R2及び、R3の具体例としては、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、2-メトキシエチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、4-メチルシク

ロヘキシル基、メトキシ基、エトキシ基、ビニル基、アリル基、2-ブテニル基、1-シクロヘキセニル基、ベンジル基、フェネチル基、4-メチルベンジル基、4-メトキシベンジル基、4-ヒドロキシベンジル基、フェニル基、2-ナフチル基、2-メチルフェニル基、4-メトキシフェニル基、等を挙げることができる。

【0017】

具体的なベンゼンスルホンアミド誘導体の例としては、N-(4-ヒドロキシフェニル)ベンゼンスルホンアミド、N-(2-ヒドロキシフェニル)ベンゼンスルホンアミド、N-(3-ヒドロキシフェニル)ベンゼンスルホンアミド、N-(4-ヒドロキシフェニル)-p-トルエンスルホンアミド、N-(2-ヒドロキシフェニル)-p-トルエンスルホンアミド、N-(3-ヒドロキシフェニル)-p-トルエンスルホンアミド、N-(2,4-ジヒドロキシフェニル)ベンゼンスルホンアミド、N-(2,4-ジヒドロキシフェニル)-p-トルエンスルホンアミド、N-(4-ヒドロキシフェニル)-N-メチルベンゼンスルホンアミド、N-(2-ヒドロキシフェニル)-N-メチルベンゼンスルホンアミド、N-(3-ヒドロキシフェニル)-N-メチルベンゼンスルホンアミド、N-(4-ヒドロキシフェニル)-N-ベンジルベンゼンスルホンアミド、N-(2-ヒドロキシフェニル)-N-ベンジルベンゼンスルホンアミド、N-(3-ヒドロキシフェニル)-N-ベンジルベンゼンスルホンアミド、N-(4-ヒドロキシフェニル)-N-ベンジル-p-トルエンスルホンアミド、N-(2-ヒドロキシフェニル)-N-ベンジル-p-トルエンスルホンアミド、N-(3-ヒドロキシフェニル)-N-ベンジル-p-トルエンスルホンアミド、N-(4-ヒドロキシフェニル)-p-メトキシベンゼンスルホンアミド、N-(3-ヒドロキシフェニル)-p-メトキシベンゼンスルホンアミド、N-(2-ヒドロキシフェニル)-p-メトキシベンゼンスルホンアミド、N-(4-ヒドロキシフェニル)-p-ビニルベンゼンスルホンアミド、N-(3-ヒドロキシフェニル)-p-ビニルベンゼンスルホンアミド、

ル) - p - ビニルベンゼンスルホンアミド、N - (2 - ヒドロキシフェニル) - p - ビニルベンゼンスルホンアミド、N - (4 - ヒドロキシフェニル) - p - フェニルベンゼンスルホンアミド、N - (3 - ヒドロキシフェニル) - p - フェニルベンゼンスルホンアミド、N - (2 - ヒドロキシフェニル) - p - フェニルベンゼンスルホンアミド、N, N' - (4 - ヒドロキシフェニル) - 4, 4' - ビフェニルジスルホンアミド、N, N' - (3 - ヒドロキシフェニル) - 4, 4' - ビフェニルジスルホンアミド、N, N' - (2 - ヒドロキシフェニル) - 4, 4' - ビフェニルジスルホンアミド、N - (4 - ヒドロキシ - 3 - メチルフェニル) - p - トルエンスルホンアミド、N - (2 - ヒドロキシ - 4 - メチルフェニル) - p - トルエンスルホンアミド、等を挙げることができるが、本発明に係わるベンゼンスルホンアミド誘導体は、これに限定されるものではない。

【0018】

本発明における分子レベル混合物の調製方法としては、2種以上のベンゼンスルホンアミド誘導体を所望の比率で混合し、適当な熱を加えて熱溶融状態で混合し冷却固化した後粉碎し分子レベル混合物を得る方法、2種以上のベンゼンスルホンアミド誘導体を所望の比率で混合し、適切な溶剤（良溶媒）に溶解させた後それらを溶解しない溶剤（貧溶媒）中に滴下して析出させた後粉碎し、分子レベル混合物を得る方法、或いは合成法の一例として、アミノフェノールの置換位置異性体の混合物とp - トルエンスルホニルクロライドを反応させ所望の比率の分子レベル混合物を得る方法、o - トルエンスルホニルクロライドとp - トルエンスルホニルクロライドの混合物とアミノフェノールを反応させ所望の比率の分子レベル混合物を得る方法等が挙げられる。

【0019】

本発明の感熱記録材料の感熱記録層を構成する電子供与性の通常無色ないし淡色の染料前駆体としては、一般に感圧記録材料や、感熱記録材料に用いられているものに代表されるが、特に限定されるものではない。

【0020】

具体的な染料前駆体の例としては、

(1) トリアリールメタン系化合物：3, 3 - ビス (p - ジメチルアミノフェ

ニル) - 6 - ジメチルアミノフタリド (クリスタルバイオレットラクトン) 、 3 , 3 - ビス (p - ジメチルアミノフェニル) フタリド、 3 - (p - ジメチルアミノフェニル) - 3 - (1, 2 - ジメチルインドール - 3 - イル) フタリド、 3 - (p - ジメチルアミノフェニル) - 3 - (2 - メチルインドール - 3 - イル) フタリド、 3 - (p - ジメチルアミノフェニル) - 3 - (2 - フェニルインドール - 3 - イル) フタリド、 3, 3 - ビス (1, 2 - ジメチルインドール - 3 - イル) - 5 - ジメチルアミノフタリド、 3, 3 - ビス (1, 2 - ジメチルインドール - 3 - イル) - 6 - ジメチルアミノフタリド、 3, 3 - ビス (9 - エチルカルバゾール - 3 - イル) - 5 - ジメチルアミノフタリド、 3 - p - ジメチルアミノフェニル - 3 - (1 - メチルピロール - 2 - イル) - 6 - ジメチルアミノフタリド等、

【0021】

(2) ジフェニルメタン系化合物： 4, 4' - ビス (ジメチルアミノフェニル) ベンズヒドリルベンジルエーテル、 N - クロロフェニルロイコオーラミン、 N - 2, 4, 5 - トリクロロフェニルロイコオーラミン等、

【0022】

(3) キサンテン系化合物： ローダミンBアニリノラクタム、 ローダミンB - p - クロロアニリノラクタム、 3 - ジエチルアミノ - 7 - ジベンジルアミノフルオラン、 3 - ジエチルアミノ - 7 - オクチルアミノフルオラン、 3 - ジエチルアミノ - 7 - フェニルフルオラン、 3 - ジエチルアミノ - 7 - クロロフルオラン、 3 - ジエチルアミノ - 6 - クロロ - 7 - メチルフルオラン、 3 - ジエチルアミノ - 7 - (3, 4 - ジクロロアニリノ) フルオラン、 3 - ジエチルアミノ - 7 - (2 - クロロアニリノ) フルオラン、 3 - ジエチルアミノ - 6 - メチル - 7 - アニリノフルオラン、 3 - ジブチルアミノ - 6 - メチル - 7 - アニリノフルオラン、 3 - (N - エチル - N - トリル) アミノ - 6 - メチル - 7 - アニリノフルオラン、 3 - ピペリジノ - 6 - メチル - 7 - アニリノフルオラン、 3 - (N - エチル - N - トリル) アミノ - 6 - メチル - 7 - フェネチルフルオラン、 3 - ジエチルアミノ - 7 - (4

—ニトロアニリノ) フルオラン、3-ジブチルアミノ-6-メチル-7-アニリノフルオラン、3-(N-メチル-N-プロピル)アミノ-6-メチル-7-アニリノフルオラン、3-(N-エチル-N-イソアミル)アミノ-6-メチル-7-アニリノフルオラン、3-(N-メチル-N-シクロヘキシル)アミノ-6-メチル-7-アニリノフルオラン、3-(N-エチル-N-テトラヒドロフルフリル)アミノ-6-メチル-7-アニリノフルオラン等、

【0023】

(4) チアジン系化合物：ベンゾイルロイコメチレンブルー、p-ニトロベンゾイルロイコメチレンブルー等、

【0024】

(5) スピロ系化合物：3-メチルスピロジナフトピラン、3-エチルスピロジナフトピラン、3, 3'-ジクロロスピロジナフトピラン、3-ベンジルスピロジナフトピラン、3-メチルナフト-(3-メトキシベンゾ)スピロピラン、3-プロピルスピロベンゾピラン等を挙げることができる。またこれらの染料前駆体は必要に応じて単独、もしくは2種以上混合して使用することができる。

【0025】

本発明の感熱記録材料を構成する感熱記録層は、その熱応答性を向上させるために、熱可融性物質を含有させることができる。この場合、60℃～180℃の融点を持つものが好ましく、特に80℃～140℃の融点を持つものがより好ましく用いられる。

【0026】

具体的には、ステアリン酸アミド、N-ヒドロキシメチルステアリン酸アミド、N-ステアリルステアリン酸アミド、エチレンビスステアリン酸アミド、N-ステアリル尿素、ベンジル-2-ナフチルエーテル、m-ターフェニル、4-ベンジルビフェニル、2, 2'-ビス(4-メトキシフェノキシ)ジエチルエーテル、 α 、 α' -ジフェノキシキシレン、ビス(4-メトキシフェニル)エーテル、アジピン酸ジフェニル、蔥酸ジベンジル、蔥酸ジ(4-クロルベンジル)エステル、テレフタル酸ジメチル、テレフタル酸ジベンジル、ベンゼンスルホン酸フェニルエステル、ビス(4-アリルオキシフェニル)スルホン、4-アセチルア

セトフェノン、アセト酢酸アニリド類、脂肪酸アニリド類、等公知の熱可融性物質が挙げられる。これらの化合物は単独もしくは2種以上併用して使用することもできる。また、十分な熱応答性を得るために、感熱記録層の総固形分中、熱可融性物質が5～50重量%を占めることが好ましい。

【0027】

本発明の感熱記録材料を構成する感熱記録層は、各発色成分を微粉碎して得られる各々の水性分散液とバインダーなどを混合し、支持体上に塗工、乾燥することにより得られる。感熱記録層の層構成は、単一であっても、多層であってもよい。

【0028】

感熱記録層に用いられるバインダーとしては、通常の塗工で用いられる種々のバインダーを用いることができる。

【0029】

具体的には、デンプン類、ヒドロキシメチルセルロース、メチルセルロース、エチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ゼラチン、カゼイン、ポリビニルアルコール、変性ポリビニルアルコール、アルギン酸ソーダ、ポリビニルピロリドン、ポリアクリルアミド、アクリルアミド/アクリル酸エステル共重合体、アクリルアミド/アクリル酸エステル/メタクリル酸三元共重合体、ポリアクリル酸のアルカリ塩、ポリマレイン酸のアルカリ塩、スチレン/無水マレイン酸共重合体のアルカリ塩、エチレン/無水マレイン酸共重合体のアルカリ塩、イソブチレン/無水マレイン酸共重合体のアルカリ塩などの水溶性バインダー、およびスチレン/ブタジエン共重合体、アクリロニトリル/ブタジエン共重合体、アクリル酸メチル/ブタジエン共重合体、アクリロニトリル/ブタジエン/スチレン三元共重合体、ポリ酢酸ビニル、酢酸ビニル/アクリル酸エステル共重合体、エチレン/酢酸ビニル共重合体、ポリアクリル酸エステル、スチレン/アクリル酸エステル共重合体、ポリウレタンなどの分散性バインダーなどが挙げられるが、これに限定されるものではない。

【0030】

感熱記録層には、顔料として、ケイソウ土、タルク、カオリン、焼成カオリン

、重質炭酸カルシウム、沈降炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、酸化亜鉛、酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、二酸化チタン、硫酸バリウム、硫酸亜鉛、非晶質シリカ、非晶質ケイ酸カルシウム、コロイダルシリカ等の無機顔料、メラミン樹脂フィラー、尿素-ホルマリン樹脂フィラー、ポリエチレンパウダー、ナイロンパウダー等の有機顔料を使用することができる。

【0031】

また、感熱記録層には、ヘッド摩耗防止、スティッキング防止等の目的から、ステアリン酸亜鉛、ステアリン酸カルシウム等の高級脂肪酸金属塩、ステアリン酸アミド等の高級脂肪酸アミド、パラフィン、ポリエチレンワックス、酸化ポリエチレン、カスターワックスなどの滑剤、耐光性向上等の目的から、ベンゾフェノン系、ベンゾトリアゾール系等の紫外線吸収剤、分散・潤滑剤として、アニオン性、ノニオン性の高分子量のものを含む界面活性剤、さらには蛍光染料、消泡剤などが必要に応じて添加される。

【0032】

感熱記録層の形成方法は、特に限定されるものではなく、従来公知の技術に従って形成することができる。具体的な例としては、各種印刷方式をはじめ、エアナイフ塗工、ロッドブレード塗工、バー塗工、ブレード塗工、グラビア塗工、カーテン塗工、Eバー塗工などの方法により塗液を支持体に塗工し、乾燥により感熱記録層を形成させることができる。

【0033】

感熱記録層の塗工量は、通常染料前駆体の塗工量で0.1～2.0g/m²が適当である。0.1g/m²よりも少量である場合には十分な記録画像が得られず、また、2.0g/m²を越えて多くても、熱応答性の向上が見られず、コスト的にも不利である。

【0034】

本発明の感熱記録材料は、必要に応じて支持体と感熱記録層の間に単層あるいは複数層の顔料あるいは樹脂からなるアンダーコート層を1層以上設けることができる。本発明における感熱記録材料がアンダーコート層を設けたものである場合、そのアンダーコート層の塗工量は、1～30g/m²が好ましく、3～20g/m²

がより好ましい。

【0035】

アンダーコート層の顔料としては、一般的には焼成カオリンが用いられるが、それ以外にもケイソウ土、タルク、カオリン、重質炭酸カルシウム、沈降炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、酸化亜鉛、酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、二酸化チタン、硫酸バリウム、硫酸亜鉛、非晶質シリカ、非晶質ケイ酸カルシウム、コロイダルシリカ等の無機顔料、メラミン樹脂フィラー、尿素-ホルマリン樹脂フィラー、ポリエチレンパウダー、ナイロンパウダー等の有機顔料を用いることができる。

【0036】

アンダーコート層の樹脂としては、通常の塗工で用いられる種々の水溶性樹脂または分散性樹脂を用いることができる。例えば、デンプン類、ヒドロキシメチルセルロース、メチルセルロース、エチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ゼラチン、カゼイン、ポリビニルアルコール、変性ポリビニルアルコール、アルギン酸ソーダ、ポリビニルピロリドン、ポリアクリルアミド、アクリルアミド/アクリル酸エステル共重合体、アクリルアミド/アクリル酸エステル/メタクリル酸三元共重合体、ポリアクリル酸のアルカリ塩、ポリマレイン酸のアルカリ塩、スチレン/無水マレイン酸共重合体のアルカリ塩、エチレン/無水マレイン酸共重合体のアルカリ塩、およびスチレン/ブタジエン共重合体、アクリロニトリル/ブタジエン共重合体、アクリル酸メチル/ブタジエン共重合体、アクリロニトリル/ブタジエン/スチレン三元共重合体、ポリ酢酸ビニル、酢酸ビニル/アクリル酸エステル共重合体、エチレン/酢酸ビニル共重合体、ポリアクリル酸エステル、スチレン/アクリル酸エステル共重合体、ポリウレタンなどの分散性樹脂などが挙げられる。

【0037】

本発明の感熱記録材料は、感熱記録層を設けた後、さらにその上に水溶性樹脂または分散性樹脂を主成分とする保護層を1層以上設けて、画像保存性を向上させることができる。また、電子線、紫外線により皮膜を形成する樹脂を使用し

てもよい。保護層の乾燥塗工量は0.2~10g/m²が好ましく、0.5~5g/m²がより好ましい。

【0038】

保護層の水溶性樹脂または水分散性樹脂としては、従来公知の水溶性高分子または水分散性樹脂から適宜選択される。即ち、水溶性樹脂としては、例えば、ポリビニルアルコール、変性ポリビニルアルコール、デンプンまたはその誘導体、ヒドロキシエチルセルロース、メチルセルロース、エチルセルロース、カルボキシメチルセルロースなどのセルロース誘導体、ポリビニルピロリドン、ポリアクリルアミド、アクリルアミド/アクリル酸エステル共重合体、アクリルアミド/アクリル酸エステル/メタクリル酸三元共重合体、ポリアクリル酸のアルカリ塩、ポリマレイン酸のアルカリ塩、ステレン/無水マレイン酸共重合体アルカリ塩、エチレン/無水マレイン酸共重合体のアルカリ塩、イソブチレン/無水マレイン酸共重合体のアルカリ塩、アルギン酸ソーダ、ゼラチン、カゼイン、キトサンの酸中和物などを用いることができる。

【0039】

水分散性樹脂としては、例えば、ステレン/ブタジエン共重合体、アクリロニトリル/ブタジエン共重合体、アクリル酸メチル/ブタジエン共重合体、アクリロニトリル/ブタジエン/ステレン三元共重合体、ポリ酢酸ビニル、酢酸ビニル/アクリル酸エステル共重合体、エチレン/酢酸ビニル共重合体、ポリアクリル酸エステル、ステレン/アクリル酸エステル共重合体、ポリウレタンなどを用いることができる。

【0040】

保護層には、記録走行性、筆記性等を向上させる目的で、顔料を含有させることができある。顔料の具体例としては、ケイソウ土、タルク、カオリン、焼成カオリン、重質炭酸カルシウム、沈降炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、酸化亜鉛、酸化アルミニウム、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、二酸化チタン、硫酸バリウム、硫酸亜鉛、非晶質シリカ、非晶質ケイ酸カルシウム、コロイダルシリカ等の無機顔料、メラミン樹脂フィラー、尿素-ホルマリン樹脂フィラー、ポリエチレンパウダー、ナイロンパウダー等の有機顔料を使用することが

できる。

【0041】

また、保護層には、ヘッド摩耗防止、ステイッキング防止等記録走行性向上の目的から、ステアリン酸亜鉛、ステアリン酸カルシウム等の高級脂肪酸金属塩、ステアリン酸アミド等の高級脂肪酸アミド、パラフィン、ポリエチレンワックス、酸化ポリエチレン、カスターワックスなどの滑剤が必要に応じて添加される。

【0042】

アンダーコート層、保護層の形成方法も、特に限定されるものではなく、従来公知の技術に従って形成することができる。具体的な例としては、各種印刷方式をはじめ、エアナイフ塗工、ロッドブレード塗工、バー塗工、ブレード塗工、グラビア塗工、カーテン塗工、Eバー塗工などの方法により塗液を塗工し、乾燥により形成させることができる。

【0043】

また、必要に応じて、アンダーコート層塗工後、感熱記録層塗工後、または保護層塗工後にスーパーカレンダー処理をし、画質を向上させることもできる。

【0044】

【実施例】

次に、本発明を実施例により更に詳細に説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。尚、実施例中に示す部数は、いずれも重量基準である。

【0045】

＜電子受容性化合物の調製例＞

N-(4-ヒドロキシフェニル)-p-トルエンスルホンアミド100g、N-(2-ヒドロキシフェニル)-p-トルエンスルホンアミド100gからなる混合物を加熱し、均一に溶解させた。これを常温まで冷却して固化させ、その後粉碎することで電子受容性化合物の分子レベル混合物(D1)を得た。

【0046】

(1) 感熱塗工液の調製

＜分散液の調製＞

以下の方法により、分散液A～Fを調製した。

【0047】

<分散液A>

3-ジブチルアミノ-6-メチル-7-アニリノフルオラン200gを10%スルホン基変性ポリビニルアルコール水溶液200g、水600gの混合物中に分散し、ビーズミルで平均粒子径が1μmになるまで粉碎した。

【0048】

<分散液B>

電子受容性化合物の調製例で例示した分子レベル混合物(D1)200gを10%スルホン基変性ポリビニルアルコール水溶液200gと水600gの混合物中に分散し、ビーズミルで平均粒子径が0.7μmになるまで粉碎した。

【0049】

<分散液C>

N-(4-ヒドロキシフェニル)-p-トルエンスルホンアミド200gを10%スルホン基変性ポリビニルアルコール水溶液200gと水600gの混合物中に分散し、ビーズミルで平均粒子径が0.7μmになるまで粉碎した。

【0050】

<分散液D>

N-(2-ヒドロキシフェニル)-p-トルエンスルホンアミド200gを10%スルホン基変性ポリビニルアルコール水溶液200gと水600gの混合物中に分散し、ビーズミルで平均粒子径が0.7μmになるまで粉碎した。

【0051】

<分散液E>

ベンジル-2-ナフチルエーテル200gを10%スルホン基変性ポリビニルアルコール水溶液200g、水600gの混合物中に分散し、ビーズミルで平均粒子径が1μmになるまで粉碎した。

【0052】

<分散液F>

水酸化アルミニウム200gを0.5%ポリアクリル酸ナトリウム塩水溶液800g中に分散し、ホモミキサーで10分間攪拌した。

【0053】

実施例1

これら分散液を用い、各々の素材を下記に示す割合で混合し、感熱塗工液濃度が15%水溶液になるように添加水を加え、充分攪拌して感熱記録層塗液を調製した。

分散液A	30部
分散液B	70部
分散液E	100部
分散液F	50部
40%ステアリン酸亜鉛分散液	10部
10%完全鹹化PVA水溶液	40部

【0054】

(2) 感熱塗工用紙の作製

下記の配合よりなる塗工液を坪量40g/m²の上質紙に固形分塗抹量として10g/m²になる様に塗工、乾燥して、感熱塗工用紙を作製した。

焼成カオリン	100部
50%スチレンブタジエン系ラテックス	24部
水	200部

【0055】

(3) 感熱記録材料の作製

(1) で作製した感熱塗工液を(2)で作製した感熱塗工用紙上に、染料前駆体の塗工量で0.3g/m²になる様に塗工、乾燥して感熱記録材料を作製した。

【0056】

比較例1

実施例1の分散液Bの代わりに分散液Cおよび分散液Dを下記に示す添加量加えた以外は、実施例1と同様にして感熱記録材料を得た。

分散液C	35部
分散液D	35部

【0057】

以上の実施例1、比較例1で作製した感熱記録材料を感熱塗工面のベック平滑度が300~800秒になるようにカレンダー処理した後、以下の評価に供した。評価結果を表1に示す。

【0058】

〔熱応答性〕

大倉電機製ファクシミリ試験機TH-PMDを用いて印字テストを行った。ドット密度8ドット/mm、ヘッド抵抗1685Ωのサーマルヘッドを使用し、ヘッド電圧21V、パルス幅1.0msecで通電して印字し、発色濃度をマクベスRD-918型反射濃度計（ビジュアルフィルター）で測定した。数値の大きい方が熱応答性に優れる。

【0059】

〔耐熱性〕

熱応答性特性の評価で用いたパルス幅1.0msecで印字した記録画像と、未印字の地肌を60℃の条件下に24時間保存した後の濃度を、マクベスRD-918型反射濃度計（ビジュアルフィルター）で測定した。記録画像の数値が大きいほど耐熱画像保存性に優れ、地肌は数値が小さいほど地肌かぶりが少なく、耐熱地肌保存性に優れる。

【0060】

〔耐湿性〕

熱応答性特性の評価で用いたパルス幅1.0msecで印字した記録画像と、未印字の地肌を40℃、90%RHの条件下に24時間保存した後の濃度をマクベスRD-918型反射濃度計（ビジュアルフィルター）で測定した。記録画像の数値が大きいほど耐湿画像保存性に優れ、地肌は数値が小さいほど地肌かぶりが少なく、耐湿地肌保存性に優れる。

【0061】

〔表1〕

	熱応答性		耐熱性		耐湿性	
	画像	地肌	画像	地肌	画像	地肌
実施例1	1.36	0.06	1.28	0.08	1.05	0.06
比較例1	1.26	0.05	1.15	0.08	0.95	0.05

【0062】

上記表1から明らかなごとく、実施例1は比較例1に比べ熱応答性に優れる。これは、電子受容性化合物としてベンゼンスルホンアミド誘導体の分子レベル混合物を用いていることに因る。

【0063】

【発明の効果】

電子供与性の通常無色ないし淡色の染料前駆体と、加熱時反応して該染料前駆体を発色させる電子受容性化合物とを含有する感熱記録層を有する感熱記録材料において、該感熱記録層中にベンゼンスルホンアミド誘導体を2種以上分子レベルで混合した混合物を含有することにより高い熱応答性が得られ、かつ、地肌/記録画像の保存性に優れた感熱記録材料を得ることが可能になる。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 熱応答性、並びに地肌／記録画像の保存性に優れた感熱記録材料を提供する。

【解決手段】 電子供与性の通常無色ないし淡色の染料前駆体と、加熱時反応して該染料前駆体を発色させる電子受容性化合物とを含有する感熱記録層を有する感熱記録材料において、該感熱記録層中にベンゼンスルホンアミド誘導体を2種以上分子レベルで混合した混合物を含有する。

【選択図】 無し

出願人履歴情報

識別番号 [000005980]

1. 変更年月日 1990年 8月27日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都千代田区丸の内3丁目4番2号
氏 名 三菱製紙株式会社

THIS PAGE BLANK
BEST AVAILABLE COPY